BL37XU 分光分析

1. 概要

BL37XUでは主に、広いエネルギー領域にわたる顕微分 光分析(サブミクロン~ミクロン分解能)及び高輝度アン ジュレーターX線を利用したXAFS法(蛍光分光XAFS、 深さ分解XAFS等)を用いた利用研究が展開されており、 2010年度もほぼ順調にユーザー実験を遂行することができ た。2010年度に実施したビームラインの整備・高度化の主 なものは、以下の2件である。1件は夏期停止期間中に実 施した2結晶分光器の改造である。これは第1結晶の冷却 構造の改善とコンプトンシールドの設置による分光器の熱 対策及び水冷配管に起因する振動の抑制を目的としたもの である。もう1件は低炭素研究ネットワークの整備事業の 一環として、ナノビームX線分光分析の実現を目標とした 液体窒素冷却2結晶分光器の導入と第3実験ハッチの新設 である。また、走査型X線顕微鏡のX線集光素子として使 用している全反射Kirkpatrick-Baezミラー(KBミラー) の反射面の劣化とその対策について検討した。以下では、 KBミラー面劣化の検討とナノビーム集光に関わるビーム ライン整備について報告する。

2. 走査型X線顕微鏡用全反射ミラーの経年劣化の検討と 対策

走査型X線顕微鏡の集光素子として全反射KBミラー を用いる場合、試料に照射されるX線はできる限り高強 度であることが望ましいため、ミラー表面は常に"その 時得られる最高強度の"アンジュレーター光にさらされ ることになる。例えばX線エネルギーが10 keVの場合 10¹³ photons/s/mm²レベルのフラックス密度をもつX線が ミラー表面に入射することになる。このため、長期間使用 によるKBミラーの表面劣化とその対策についての検討を 今回実施した。

図1に、約3年間の使用した2枚のミラーから構成され るKBミラーに対して、X線を測定光として計測した2回 反射像(遠視野像 (far field image))を示す。2枚のミ ラーの設計パラメータは、視斜角は2.8 mrad、それぞれの 焦点距離は100 mm及び50 mmである。ミラー反射面(幅 34 mm×長さ45 mm)の半分の領域にはPtがコートされ ており、残り半分の領域は地のSiO₂基板のままである^[1]。 図1(b) は3年間使用したPtコート面の像(X線エネルギ ー:10 keV)、図1(a) は3年間ほとんどX線照射されな かったSiO₂基板面の像(X線エネルギー:8 keV)、図1(c) は再コートしたPtコート面の像(X線エネルギー:10 keV) である。各像に見られる縞状の構造であるスペックルを比 較すると、長期間使用後のPtコート面(図1(b))は他と 比較して鈍い像になっていることがわかる。また、図1の 各反射面により形成された集光ビームのサイズ(縦×横) は、図1 (a) : 0.8 μ m×0.9 μ m、図1 (b) : 1.6 μ m×2.3 μ m、 図1 (c): 0.8 µm×1.0 µmであった。各反射面に対するス ペックル像及び集光ビームサイズの比較検討から、長期間 のX線照射によりPtコート面には劣化が起き、それに伴い 集光性能の劣化が生じたことが判明した。また、Ptを再コ ートすることにより、スペックル像及び集光ビームサイズ が共に回復することが確認された。また2枚のKBミラー のうち、劣化が著しいのは焦点距離100 mmのミラーであ ることが分かった。焦点距離100 mmのミラーは上流側に 設置されており、分光器からの高輝度なX線を直接受ける ため、下流側に設置される焦点距離50 mmのミラーに比 べてダメージを被りやすいことが要因と考えられる。

以上より、全反射ミラーも経年劣化を示す消耗品として 扱うことが必要であることが確認された。本KBミラーの 使用時間は全ユーザータイムの約1/3であったので、ビー ムタイムを100 %利用した場合に換算すると、劣化に関す



 図1 全反射ミラー集光光学系を用いた2回反射光の遠視野像。(a) SiO₂面(劣化なし、 X線エネルギー10 keV)、(b)劣化したPtコート面(X線エネルギー10 keV)、(c) 再コートしたPtコート面(X線エネルギー10 keV)。ビームサイズ(縦×横)は、 (a):0.8 µm×0.9 µm、(b):1.6 µm×2.3 µm、(c):0.8 µm×1.0 µm。

る寿命は1年程度であるといえる。劣化のメカニズムについては現状不明な点が多いが、寿命を延ばす対策の一つとしてはフレネルゾーンプレートに対して行われているヘリウム雰囲気下での使用が有効であると考えられる。2011年度からはヘリウムチャンバー内でのKBミラーの利用を計画している。

3. ナノビーム集光のためのビームライン整備

2010年度末の完成を目指し、液体窒素冷却2結晶分光器 の導入、第3実験ハッチ新設及びナノビーム形成安定化の ための環境整備が進められた。これは、文部科学省指定の 「低炭素研究ネットワークプログラム」による「グリー ン・ナノテクノロジー」研究支援の一環として、理化学研 究所による「グリーン・ナノ放射光分析評価拠点の整備」 として行われたものである。本件の詳細については文献^[2] を参照されたい。

新設した第3実験ハッチの外観を図2に示す。BL37XUで は、第1実験ハッチで1µm程度のマイクロビームが得られ ている。新設した第3実験ハッチは光源と集光素子間の距 離が垂直方向で79m、水平方向で45mとなるため、ビーム の縮小率が大幅に向上し、100~300nm程度の集光ビーム の形成が期待される。さらに液体窒素冷却2結晶分光器の 導入により結晶歪みの影響が小さくなるためビームの広が りが抑えられ、結果的に従来の分光器の場合よりも高強度 の集光ビームが実現できる。また、分光器の結晶面切り替 えが可能なため、利用可能なエネルギー範囲を広げること ができる。BL37XUでは、Si (111)とSi (511)の2種類の結 晶面を導入し、38~113 keVの高エネルギーX線領域の集 光ビームの形成を実現する計画である。高エネルギー領域 での全反射ミラーについては既に開発済みである^[3, 4]。

以上の整備により、5~113 keVに渡って走査型X線顕微 鏡を利用でき、かつ、マイクロビームとナノビームを切り 替えて使うことが可能なビームラインが構築された。2011 年度前期には輸送チャンネル光学系と集光系のコミッショ ニングと基礎検討を行い、2011年度後期から本格的なユー ザー利用を展開する計画である。

参考文献

- [1] A. Takeuchi et al.: Rev. Sci. Instrum., 76 (2005) 093708.
- [2] 鈴木基寬他、SPring-8利用者情報誌, Vol.16, No.3 (2011) 201-209.
- [3] Y. Terada et al.: Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., A616 (2010) 270.
- [4] Y. Suzuki et al.: Rev. Sci. Instrum., 78 (2007) 053713.

利用研究促進部門 分光物性 I グループ 寺田 靖子



図4 増設した第3実験ハッチ.